# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-101395 (43)Date of publication of application: 16.04.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/1339 G02F 1/13

(21)Application number: 06-237054

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

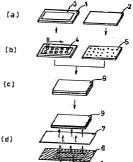
SHINSENJI SATORU NAITOU ATSUKATSU

### (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT (57) Abstract:

30.09.1994

PURPOSE: To prevent deterioration or decomposition of a liquid crystal by UV rays and to provide a display element having high uniformity in the display by including a process of irradiating both electrode substrates with UV rays through a mask having a specified pattern and a filter which cuts UV rays in a wavelength region under a specified wavelength.

CONSTITUTION: (a) A UV-curing sealing material 3 containing benzoin isobutylether as a photoinitiator is formed into a specified pattern on a first electrode substrate 1. (b) Then a liquid crystal 4 is dropped to the surface of the first electrode substrate 1 surrounded with the sealing material 3, while a spacer to control the gap is distributed on a second substrate 2 opposite to the first substrate. (c) Further, the first and second electrode substrates 1, 2 are laminated in vacuum. (d) The both electrode substrates 1, 2 (substrate 9 as a whole) are irradiated with UV rays from a UV lamp 8 through a mask 6 having a specified pattern and a filter 7 which cuts UV rays in the wavelength region under specified wavelength.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.04.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

08.06.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

特開平8-101395 (43)公開日 平成8年(1996)4月16日

					(43)公開日	平成8年(1996)4月16日
(51) Int.Cl.* G 0 2 F	1/1339 1/13	識別記号 5 0 5 1 0 1	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所

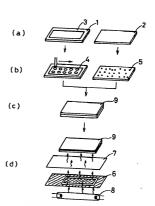
# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 3 頁)

		審査請求	未請求 請求項の数5 OL	(全 3 頁)
(21)出願番号	<b>特顧平6-237054</b>	(71)出顧人		-
(22)出顧日	平成6年(1994)9月30日		松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地	
			秦泉寺 哲	
			大阪府門真市大字門真1006番地 産業株式会社内	松下電器
			内藤 温勝	
			大阪府門真市大字門真1006番地 産業株式会社内	松下電器
			弁理士 池内 寛幸 (外1名)	
			•	
4) 「登田の夕井」				

## (54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 基板上に液晶を滴下する製造方法において、 紫外線で劣化・分解する液晶を用いた場合でも、表示均 一性の高い液晶表示素子の製造方法を得る。 【構成】 周辺を紫外線硬化型シール材3で囲まれた第 1の電極基板1上に液晶4を満下し、相対向する第2の 電極基板 2 とを真空中で貼合わせ、マスク 6 及び特定波 長以下の波長の紫外線をカットするフィルター7を通し て紫外線を照射し、シール材3を硬化させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の電極基板上に紫外線硬化型シール 材を所定のパターンに形成する工程と、

シール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下する工程と、 前記第1の電極基板に相対向する第2の電極基板にギャ ップ制御用のスペーサー設ける工程と、

前記第1及び第2の電極基板を真空中で貼合わせる工程

貼合わされた第1及び第2の電極基板に、所定のパター ットするフィルターを介して、紫外線を照射する工程と を具備する液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 紫外線硬化型シール材は、光開始剤を含 むことを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子の製造 方法。

【請求項3】 紫外線硬化シール材の光開始剤の吸収波 長は、前配特定波長よりも波長が長いことを特徴とする 請求項1又は2記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 紫外線硬化シール材の光開始剤は、ベン

【請求項5】 フィルターは、紫外線吸収ガラス、透明 基板上に半導体を蒸着した蒸着フィルター及び薄膜を積 層した多層型フィルターから選択されたいずれかである 請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示素子の製造 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示素子の製造方 法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来の液晶滴下法による液晶表示素子の 製造方法を図2を用いて説明する。図2において、第1 の電極基板1上に紫外線硬化型シール材3を形成し (工 程(a))、次にシール材3で囲まれた領域に液晶4を 商下すると共に、対向する第2の電極基板2にスペーサ 5を散布する(工程(b))。第1及び第2の電極基板 1 及び2 を真空中で貼合せ(工程(c))、貼合せた基 板9にマスク6を通して紫外線ランプ8の紫外線を照射 [00031

【発明が解決しようとする課題】上記従来の方法におい て、液晶 4 の材料として紫外線により劣化・分解するよ うな液晶を用いた場合、シール材3の周辺部近傍の液晶 材料が、マスク6から漏れる紫外線により劣化したり分 解するという問題点があった。また、シール材3の周辺 部近傍の液晶材料劣化したり分解すると、液晶表示素子 の表示均一性が得られないという問題点を派生させてい

線により劣化・分解するような液晶を用いた場合でも、 表示均一性の高い液晶表示素子が得られる液晶表示素子 の製造方法を提供することを目的とする。 [0004]

【問題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の液晶表示素子の製造方法は、第1の電極基 板上に紫外線硬化型シール材を所定のパターンに形成す る工程と、シール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下す る工程と、前記第1の電極基板に相対向する第2の電極 ンを有するマスク及び特定波長以下の波長の紫外線をカ 10 基板にギャップ制御用のスペーサー設ける工程と、前記 第1及び第2の電極基板を真空中で貼合わせる工程と、 貼合わされた第1及び第2の電極基板に、所定のパター ンを有するマスク及び特定波長以下の波長の紫外線をカ ットするフィルターを介して、紫外線を照射する工程と を具備する。上配構成において、紫外線硬化型シール材 は、光開始剤を含むことが好ましい。また、上記構成に おいて、紫外線硬化シール材の光開始剤の吸収波長は、 前記特定被長よりも波長が長いことが好ましい。また、 上記構成において、紫外線硬化シール材の光開始剤は、 ソインイソプチルエーテルである請求項2又は3配載の 20 ペンソインイソプチルエーテルであることが好ましい。 また、上記構成において、フィルターは、紫外線吸収ガ

ラス、透明基板上に半導体を蒸着した蒸着フィルター及 び薄膜を積層した多層型フィルターから選択されたいず れかであることが好ましい。 [00051

【作用】以上のように構成された本発明の液晶表示素子 の製造方法によれば、フィルターにより、紫外線硬化型 シール材を硬化させるための特定波長の紫外線以外の波 長の紫外線がカットされる。そのため、紫外線硬化型シ 30 一ル材の硬化効率が低下することはない。また、マスク からの液晶への漏れによる紫外線照射量が激減し、液晶 の紫外線による劣化・分解を防止することができる。従 って、液晶を滴下する製造方法においても、紫外線で劣 化・分解する液晶を用いた場合でも、均一で表示特性の 高い液晶表示素子を得ることができる。

#### [0006]

【実施例】本発明の液晶表示素子の製造方法を、その好 適な一実施例を示す図1を参照しつつ説明する。図1に おいて、第1の電極基板1に光開始剤ペンゾインイソブ し、シール材 3 を硬化させる(工程(d))。その結 40 チルエーテル(吸収液長:3 6 0 n m)を含む紫外線硬 化型シール材3を所定のパターンに形成する (工程 (a))。次に、シール材3で囲まれた第1の電極基板 1の表面に液晶4を滴下すると共に、相対向する第2の 電極基板 2 にギャップ制御用のスペーサー5を散布する (工程(b))。さらに、第1及び第2の電極基板1及 び2を真空中で貼合わせる(工程(c))。 貼合わせた 第1及び第2の電極基板1及び2(全体を基板9とす る) に所定のパターンをもつマスク6及び特定波長以下 の波長の紫外線をカットするフィルター7 (東芝ガラス た。本発明は被晶滴下法による製造方法において、紫外 50 製UV-35: 波長320nm以下カット)を介して、

紫外線ランプ8により紫外線を照射する (工程 (d))。その結果、液晶表示素子が製造される。

【0007】以上のようにして製造された液晶表示業子 の均一性評価を行ったところ、シール材3の周辺も含 め、液晶表示整度の表示パネル全面において、むらのな い均一な表示が得られた。また、点灯表示形を行なっ た結果、高い均一性を持つ液晶表示素子が作製されてい ることが確認された。一方、従来の方法のように、フィ ルターを設けないで製造した態息表示装置の場合、この ような均質な表示は得られなかった。

[0008] すなわち、本発明では、シール材3を硬化させるために必要なの物定数長 (例えば被長360 nm 無外線) を含む320 nm以上の数長の無外線のみフィルター7を活透し、波長320 nm以下の原外線はフィルター7によりカットされている。そのため、マスク6から漏れる紫外線の最は、従来例と比較して激減し、シール材3の側辺部における連絡の紫外線によりを化・分解はきわめて少なくなる。そのため、被晶表示案子の表によいてむらのない均一な表示が得られる。

[0009] なお、本実施例では紫外線硬化型シール樹脂の光開始剤としてペンゾインイソプチルエーテルを用いたが、他の表開始剤を用い、その光開始剤の吸収設長に合わせたフィルターを用いても、同様の効果が得られる。また、フィルターフとしてUV吸収ガラス(東芝ガラス製)を用いたが、ガラス等の透明基盤に半導体を蒸剤した素角型イルターや再販を積勝したを角膜型フィル

ター等のような紫外線カットフィルターを用いても、同様の効果が得られる。 【0010】

【発明の効果】以上のように、本発明の液晶表示素子の 製造方法によれば、フィルターにより、繋外線硬化型シ ール材を壁化させるための特定波長の紫外線がかりか高板 の紫外線がカットされので、紫外線硬化型シール材の硬 化効率を低下させることなく、マスクからの液晶への漏 れによる実外線照射量を激減させ、液晶の紫外線による アする製造方法においても、紫外線で劣化・分解する被 高を用いた場合でも、均一で表示特性の高い液晶表示素 子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示素子の製造方法の好適な一実 施例を示す工程図

【図2】従来の液晶表示素子の製造方法を示す工程図 【符号の説明】

- 1 :第1の電極基板
- 0 2 :第2の電極基板
- 3 : シール材
- 4 :液晶
- 5 : スペーサ
- 6 :マスク
- 7 : フィルター8 : 紫外線ランプ

